

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 52117567 A

(43) Date of publication of application: 03 . 10 . 77

	(43) Date of publication of application. US . 10 . 77
(51) Int. CI H01L 21/26	
(21) Application number: 51034173	(71) Applicant: TOSHIBA CORP
(22) Date of filing: 30 . 03 . 76	(72) Inventor: NAKASUJI MAMORU
(54) ELECTRONIC BEAM EXPOSURE UNIT	caused by temperature variation for mask formation
(57) Abstract:	device, etc., by making the temperature constant directly for mask fixing board or mask substrate.
PURPOSE: To prevent fluctuation of pattern measurement	COPYRIGHT: (C)1977,JPO&Japio

市 竹のもん (到料の温度)

^{19日本国特許庁} 公開特許公報 ① 特許出願公開

⑤Int. Cl².
H 01 L 21/26

庁内整理番号 7010--57 ❸公開 昭和52年(1977)10月3日

昭52-117567

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 百)

の第子ビーム露光装置

②特 顧 昭51-34173

②出 顧 昭51(1976)3月30日

識別記号

の発明 者中筋護

川崎市幸区小向東芝町1東京芝 浦電気株式会社総合研究所内

⑦出 顧 人 東京芝浦電気株式会社 川崎市幸区堀川町72番地

代理人 弁理士 富岡章 外1名

剪 超

発男の名称

塩子ビーム度光装置2. 解許難求の証明

塩子ビーム 降元 長 軟 化 次 で、マスタ 施 後 又 は マ スク 助定台の 酸 延 を 直接 制 定 し、 新 準 の 風 度 か ら の ずれがあれば、 馬 盛 (も る い は 佐 風) 物 体 か ら 匿 鎖、 数 割 あ る い は 伝 承 ド よ つ で マスタ 高 板 又 は マ スタ 加 定 台 を 加 熱 (又 は 7 型) す る と と を か 像 と し た 散 子 ビー 本 象 光 級 筐 。

3. 発明の評組な説明

本見明は電子ビームによるマスク製作機数ある いにウェーハへの返奨島元級数に於て、型度受動 による熱態機によるパターン寸法安約を防止する 方法に関する。

5 111 有以上の大きい前後を推画する電子ピーム 第元装置では、小さい前機に電子ピームを静電的 あるいは電品的に偏向させ、その小さい間線を大 テップ的あるいは速低的に保植的に移動させ、ま 様を推画する万法がとられている。との始会、ま スタ等を創定する台は、都能を可能化すべく、ペ フリングあるいはコロ、あるいは空気戦災等、点、 無、あるいは評金高級所の状態で本体化支えられ いる。さらに、マスク高板あるいは51 ウエーへ 等は無反場 事が小さく、向定台との接触状態は 実空中である点及び容易に増起可能にするため、 無緩触は偏性化立つている場合が多い。 在つてマ スク又はマスク配位台にわずかの無量のじょう乱 かるつても、無抵抗が大きいため、大きい画更変 化が生する。即ち

$\triangle T = \triangle Q R tb$

ムT:進度変動(で)、ムQ:じよう気熱量(W)、 Buh:熱抵抗(で/W)

強度ドリフトの分別総になるので、 無容量は無 後してある。

 攻も容易で、これを利用する。

この発明の実施例を解1回に示す。本体1-1は 温水を促す等の手段によって温度ドリフトは 十分小さく押えられている。マスク基核助定台 1-3はペアリングあるいはコロ1-2を通して 点、細あるいは非接触的にしか1-1と無疑触し でいまく、無的に不安定な状態にあり、カナかの 助じよう気によっては此変動を行う。

対物レンズ1-10からの無数割変数、対物レンズアペーテキ1-11からの無放射、電子ビームによる加限によるマスタ高板I-4 は温度変数を表しり。放射品度計1-5 によつてその温度変数を表しれ、電子に変数を表すり、電子を対象があって、1-8 に対象に対象があって、1-8 に対象で、マスタ近くへ続き選び、マスタ道板と対向した無にされた部分を適じてマスタと無交換を可能にしている。

マスクの位置決めを行うレーザ干渉等の距離調 定の基準の位置と、電子ヒームを維射する位置は 一枚に負えので、マスク書板の温度変動のみてなく、マスク高板と応駆側定系車を取付けた出産を記せるために、配変を割るる。とれを逃げるために、配定を対しる。 保定的には、固定を行う必要がある。 保定的には、固定合の方が大きいので、 後さの方 佐の月が一枚に位容易である。 別定合と feed back をかけるか、 河方に feed back をかけるマスク 法投資版によって必まる。

本気明を行わなかつた場合、本株 1 - 1を 0.10 の協設和版に供った場合、1 時間で同一のパメーンを 2 ctが適した場合、それぞれ1 時間を 要したが、 板大 1.8 μm の寸接ずれが見られた。マスタ服定の最近を制定し、そこに feed back をかけた ち、上記と向し条件で、 兼大 0.3 μm の寸法ずれに 押えられた。

マスク高製風度を襲定しそとへ feed back をかけた物台は、上と同じ条件で最大0.1 μm 〇寸法ずれがあつたが、これは飄夏変動によるものかどうか

は不別であり、実質的には、協定変励による影響 を無視できる位に小さくできた。

- 4. 図面の簡単な説明
- 441回は本発明の説明図。図において
- 1 5 放射温度計
- 1 6 抵動増保器で放射を展計内の高定すー 《スタと基準サー《スタとの出力発を符句を含め で増添し、調定サー《スタがより島風なら電子格 ポポイー8 K収熱方向化化促送がす。
 - 1-7 斯熙支持体
 - I -- 9 放射無交换器

代態人 弁理士 智 尚 章 (ほか1名)

